

微通道流的滑移连续介质模型及其适用性

张根烜(1,2);刘明候(2);张先锋(2);叶桃红(2);陈义良(2);王璐(1)

(1)中国电子科技集团公司第三十八研究所,合肥 230031,中国;(2)中国科学技术大学热科学和能源工程系,合肥 230027,中国

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(12\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址:北京市东黄城根北街16号,《科学通报》编辑部,100717

电话:010-64036120 E-mail:csb@scichina.org

网络系统维护电话:010-64034113 E-mail:sys@scichina.org